(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro





(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 9. September 2005 (09.09.2005)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 2005/083794 A3

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: H01L 29/78, 29/10, 21/336, 21/266

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2005/002112

(22) Internationales Anmeldedatum:

28. Februar 2005 (28.02.2005)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität: 10 2004 009 521.3

27. Februar 2004 (27.02.2004) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): AUSTRIAMICROSYSTEMS AG [AT/AT]; Schloss Premstätten, A-8141 Unterpremstätten (AT).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): KNAIPP, Martin [AT/AT]; Schwarzer Weg 49, A-8141 Unterpremstätten (AT).

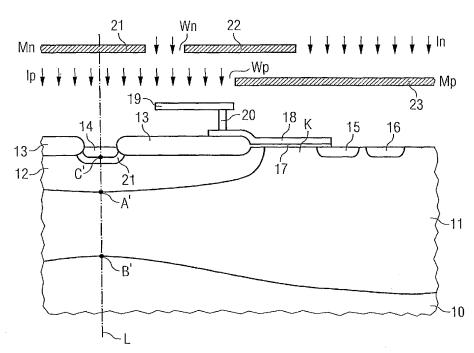
(74) Anwalt: EPPING HERMANN FISCHER PATENTAN-WALTSGESELLSCHAFT MBH; Ridlerstr. 55, 80339 München (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: HIGH VOLTAGE PMOS TRANSISTOR

(54) Bezeichnung: HOCHVOLT-PMOS-TRANSISTOR



(57) Abstract: The invention relates to a high-voltage PMOS transistor comprising an insulated gate electrode (18), a p-type source (15) in an n-type well (11), a p-type drain (14) in a p-type well (12), which is located in the n-type well, and a field oxide region (13) between the gate electrode and drain. The depth (A'-B') of the n-type well below the drain (14) is less than its depth below the source (15) and the greatest depth (A'-C') of the p-type well lies below the drain (14).

WO 2005/083794 A3



(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht

- vor Ablauf der f\u00fcr \u00eAnderungen der Anspr\u00fcche geltenden Frist; Ver\u00f6fentlichung wird wiederholt, falls \u00eAnderungen eintreffen
- (88) Veröffentlichungsdatum des internationalen
 Recherchenberichts: 15. Dezember 2005

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Internal Application No PCT/EP2005/002112

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 H01L29/78 H01L H01L29/10 H01L21/336 H01L21/266 According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 7 H01L Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used) EPO-Internal, WPI Data C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Category 9 Relevant to claim No. 7,18-20 χ EP 0 973 205 A (ELMOS SEMICONDUCTOR AG) 19 January 2000 (2000-01-19) column 7, line 30 - column 9. line 1: Α 1-3,5,6figures 1-6 X STENGL R ET AL: "VARIATION OF LATERAL 13 DOPING - A NEW CONCEPT TO AVOID HIGH VOLTAGE BREAKDOWN OF PLANAR JUNCTIONS" INTERNATIONAL ELECTRON DEVICES MEETING. WASHINGTON, DC, USA, 1 December 1985 (1985-12-01), pages 154-157, XP002013050 IEEE, NEW YORK, NY, USA the whole document WO 03/092078 A (SANKEN ELECTRIC CO LTD ET Α 1 - 3, 18AL) 6 November 2003 (2003-11-06) figure 1 -/--Further documents are listed in the continuation of box C. Patent family members are listed in annex. X ° Special categories of cited documents: *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the international "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art. "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed *&* document member of the same patent family Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report 7 October 2005 18/10/2005 Name and mailing address of the ISA Authorized officer European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Morvan, D Fax: (+31-70) 340-3016

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No PCT/EP2005/002112

		05/002112		
Category °	ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages		Relevant to claim No.	
Category	Olicilion of decembers, with indication, where appropriate, of the relevant passages			
P,A	-& EP 1 498 956 A (SANKEN ELECTRIC CO LTD) 19 January 2005 (2005-01-19) column 5, line 45 - column 10, line 5; figure 1		1-3,18	
A	EP 0 524 030 A (FUJI ELECTRIC CO. LTD; FUJI ELECTRIC CO LTD) 20 January 1993 (1993-01-20) column 5, line 24 - column 6, line 18; figures 1-3,7		1-4,18	
A	BASSIN C ET AL: "HIGH-VOLTAGE DEVICES FOR 0.5-MUM STANDARD CMOS TECHNOLOGY" IEEE ELECTRON DEVICE LETTERS, vol. 21, no. 1, January 2000 (2000-01), pages 40-42, XP000890465 IEEE, NEW YORK, NY, USA ISSN: 0741-3106 figure 1		1-3,18	
A	KINOSHITA K ET AL: "A NEW ADAPTIVE RESURF CONCEPT FOR 20 V LDMOS WITHOUT BREAKDOWN VOLTAGE DEGRADATION AT HIGH CURRENT" PROCEEDINGS OF THE 10TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON POWER SEMICONDUCTOR DEVICES & ICS (ISPSD '98), KYOTO, JP, 3 June 1998 (1998-06-03), pages 65-68, XP000801037 IEEE, NEW YORK, NY, USA ISBN: 0-7803-4752-8 paragraph B. "New device structure"; figure 1(b)		1-3,5	
r		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

mation on patent family members

International Application No
PCT/EP2005/002112

	atent document d in search report	P	ublication date		Patent family member(s)		Publication date	
EP	0973205	1	9-01-2000	AT US	267461 6111291	T A	15-06-2004 29-08-2000	
WO	03092078 A	0	6-11-2003	EP US	1498956 2005212073	–	19-01-2005 29-09-2005	
EP	1498956	1	9-01-2005	WO US	03092078 2005212073		06-11-2003 29-09-2005	
EP	0524030	2	0-01-1993	DE DE JP JP US	69231832 69231832 3206026 5029620 5319236	T2 B2 A	28-06-2001 22-11-2001 04-09-2001 05-02-1993 07-06-1994	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internamnales Aktenzeichen

PCT/EP2005/002112 A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 7 H01L29/78 H01L29/10 H01L21/336 H01L21/266 Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK B. RECHERCHIERTE GEBIETE Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) IPK 7 H01L Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) EPO-Internal, WPI Data C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr. Kategorie® EP 0 973 205 A (ELMOS SEMICONDUCTOR AG) 7,18-20X 19. Januar 2000 (2000-01-19) Α Spalte 7, Zeile 30 - Spalte 9, Zeile 1; 1-3,5,6Abbildungen 1-6 χ STENGL R ET AL: "VARIATION OF LATERAL 13 DOPING - A NEW CONCEPT TO AVOID HIGH VOLTAGE BREAKDOWN OF PLANAR JUNCTIONS" INTERNATIONAL ELECTRON DEVICES MEETING, WASHINGTON, DC, USA, 1. Dezember 1985 (1985-12-01), Seiten 154-157, XP002013050 IEEE, NÉW YORK, NY, USA das ganze Dokument WO 03/092078 A (SANKEN ELECTRIC CO LTD ET 1-3,18 Α AL) 6. November 2003 (2003-11-06) Abbildung 1 -/--Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu Siehe Anhang Patentfamilie χ Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der ° Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist "E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden "L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend beirachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht "P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist *& Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist Datum des Abschlusses der internationalen Recherche Absendedatum des internationalen Recherchenberichts 7. Oktober 2005 18/10/2005 Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Bevollmächtigter Bediensteter Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl,

Morvan, D

Fax: (+31-70) 340-3016

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP2005/002112

0.75		PC1/EP200	
C.(Fortsetz	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht komn	nenden Toilo	Betr. Anspruch Nr.
r/aregone,	Dezelormany der veronemmentany, sowen errordernen unter Anyabe der im Detracht komin	nenuen relle	Dett. Aliapitudi Nf.
P,A	-& EP 1 498 956 A (SANKEN ELECTRIC CO LTD) 19. Januar 2005 (2005-01-19) Spalte 5, Zeile 45 - Spalte 10, Zeile 5; Abbildung 1		1-3,18
А	EP 0 524 030 A (FUJI ELECTRIC CO. LTD; FUJI ELECTRIC CO LTD) 20. Januar 1993 (1993-01-20) Spalte 5, Zeile 24 - Spalte 6, Zeile 18; Abbildungen 1-3,7		1-4,18
Α	BASSIN C ET AL: "HIGH-VOLTAGE DEVICES FOR 0.5-MUM STANDARD CMOS TECHNOLOGY" IEEE ELECTRON DEVICE LETTERS, Bd. 21, Nr. 1, Januar 2000 (2000-01), Seiten 40-42, XP000890465 IEEE, NEW YORK, NY, USA ISSN: 0741-3106 Abbildung 1		1-3,18
A	KINOSHITA K ET AL: "A NEW ADAPTIVE RESURF CONCEPT FOR 20 V LDMOS WITHOUT BREAKDOWN VOLTAGE DEGRADATION AT HIGH CURRENT" PROCEEDINGS OF THE 10TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON POWER SEMICONDUCTOR DEVICES & ICS (ISPSD '98), KYOTO, JP, 3. Juni 1998 (1998-06-03), Seiten 65-68, XP000801037 IEEE, NEW YORK, NY, USA ISBN: 0-7803-4752-8 paragraph B. "New device structure"; figure 1(b)		1-3,5

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichung, die zur seiben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2005/002112

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie			Datum der Veröffentlichung	
EP 0973205	A	19-01-2000	AT US	267461 6111291	-	15-06-2004 29-08-2000	
WO 03092078	A	06-11-2003	EP US	1498956 2005212073		19-01-2005 29-09-2005	
EP 1498956	Α	19-01-2005	WO US	03092078 2005212073		06-11-2003 29-09-2005	
EP 0524030	Α	20-01-1993	DE DE JP JP US	69231832 69231832 3206026 5029620 5319236	T2 B2 A	28-06-2001 22-11-2001 04-09-2001 05-02-1993 07-06-1994	